

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 9月 2日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-257212

[ST.10/C]:

[JP2002-257212]

出 願 人

Applicant(s):

株式会社半導体エネルギー研究所
シャープ株式会社

2003年 6月23日

特 許 庁 長 官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3049091

【書類名】 特許願

【整理番号】 P006467

【提出日】 平成14年 9月 2日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 今井 繁規

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 永井 知幸

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 山崎 舜平

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地 株式会社半導体エネルギー研究所内

【氏名】 小山 潤

【特許出願人】

【識別番号】 000153878

【氏名又は名称】 株式会社半導体エネルギー研究所

【代表者】 山崎 舜平

【特許出願人】

【識別番号】 000005049

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代表者】 町田 勝彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002543

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電子回路装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の電子回路基板を有する電子回路装置において、

前記複数の電子回路基板は透明基板よりなり、

外部より光信号を入力し、入力された前記光信号は、少なくとも 1 つ以上の前記透明基板を貫通した後、前記と異なる透明基板上の光シャッターまたは光センサーに入力され、

前記光シャッターは前記光信号の透過、非透過を制御し、

前記光センサーは前記光センサーと同一透明基板上の電子回路によって、前記光信号を電気信号に変換することを特徴とした電子回路装置。

【請求項 2】

光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の透明基板を有する電子回路装置において、

前記複数の透明基板は積層されており、

外部より光信号を入力し、入力された前記光信号は、少なくとも 1 つ以上の前記透明基板を貫通した後、前記と異なる透明基板上の光シャッターまたは光センサーに入力され、

前記光シャッターは光の透過、非透過を制御し、

前記光センサーは、前記光センサーと同一透明基板上の電子回路によって、前記光信号を電気信号に変換することを特徴とした電子回路装置。

【請求項 3】

光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の透明基板を有する電子回路装置において、

外部より光信号を、直接または透明基板を貫通させた後、前記光信号を透明基板上の光シャッターに入力し、光シャッターが前記光信号を通過させた場合に、通過した光信号は、直接または前記と異なる透明基板を貫通し、光センサーに入

力されることを特徴とした電子回路装置。

【請求項 4】

光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の透明基板を有する電子回路装置において、

透明基板上の電子回路によって、前記光シャッターを制御し、

外部より入力した光信号を前記光シャッターに入力し、前記光信号の通過、非通過を判断することによって、前記電子回路の出力信号を取り出すことを特徴とした電子回路装置。

【請求項 5】

光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の透明基板を有する電子回路装置において、

前記透明基板は積層されており、

前記透明基板上の電子回路によって、前記光シャッターを制御し、

外部より入力した光信号を前記光シャッターに入力し、前記光信号の通過、非通過を判断することによって、前記電子回路の出力信号を取り出すことを特徴とした電子回路装置。

【請求項 6】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、透明基板上の電子回路は薄膜トランジスタで構成されていることを特徴とした電子回路装置。

【請求項 7】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、透明基板上の電子回路は薄膜トランジスタおよび単結晶の IC チップで構成されていることを特徴とした電子回路装置。

【請求項 8】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、透明基板上の光センサーはアモルファスシリコンのフォトダイオード、若しくはフォトトランジスタであることを特徴とした電子回路装置。

【請求項 9】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、透明基板上の光センサーはポ

リシリコンのフォトダイオード、若しくはフォトトランジスタであることを特徴とした電子回路装置。

【請求項 1 0】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項において、透明基板上の光センサーは単結晶シリコンのフォトダイオード、若しくはフォトトランジスタであることを特徴とした電子回路装置。

【請求項 1 1】

請求項 1 乃至請求項 1 0 のいずれか 1 項において、前記光シャッターは 2 枚の透明基板によって挟まれた液晶によって構成されているものであることを特徴とした電子回路装置。

【請求項 1 2】

請求項 1 1 において、前記透明基板には偏向板が配置され、前記偏向板は光シャッターの付近のみに配置されることを特徴とした電子回路装置。

【請求項 1 3】

複数の透明基板上に、薄膜トランジスタによって構成された複数の演算装置、複数の記憶装置を有するコンピュータにおいて、前記基板間にまたがる電子情報のやり取りを薄膜トランジスタによって制御された光シャッターと、光センサーによって行なうことを特徴としたコンピュータ。

【請求項 1 4】

複数の透明基板上に、薄膜トランジスタによって構成された複数の演算装置、複数の記憶装置を有するコンピュータにおいて、前記基板間にまたがる電子情報のやり取りを薄膜トランジスタによって制御された光シャッターと、光シャッターによって、並列に行なうことを特徴としたコンピュータ。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、光入力 of 電子回路装置に関し、特に石英、ガラス、プラスチックなどの透明基板上に薄膜トランジスタを形成して構成した光入力 of 電子回路装置に関する。また、それによって構成されるコンピュータなどの電子機器に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

現代は電子機器の進歩によって、より一段と情報化が進んでいる。今後も更にこの傾向は拍車がかかるであろう事が予想される。一般に電子機器を構成し、現在普及している電子回路装置は、その回路をプリント基板上に構成している。すなわちガラスエポキシなどで形成された基板上に、銅などの金属をめっきし、それをエッチングすることによって、部品の配線を形成する。そして、基板形成後に、L S I、抵抗、コンデンサなどの電子部品を挿入し、半田にて接続する。このようなプリント基板は、製造方法が簡単であり、非常に良く使用されている。

【 0 0 0 3 】

また、一方で電子機器は毎年その動作速度が向上しており、さらなる動作速度の向上が求められている。

【 0 0 0 4 】

図 1 0 に従来の周知の電子回路装置について説明をおこなう。図 1 0 に示した従来の電子回路装置は電子基板 1 0 0 1、1 0 0 2、1 0 0 3 より構成される。電子基板 1 0 0 1 はガラスエポキシ基板上に銅箔をパターンニングし、L S I、抵抗器、コンデンサなどの電子部品 1 0 1 0 ～1 0 2 0 を配置し、接続したものである。電子基板 1 0 0 2、1 0 0 3 においても同様のものである。また電子基板 1 0 0 1 はソケット 1 0 0 4、1 0 0 5、1 0 0 6 に挿入されており、ソケットは互いに配線 1 0 0 7、1 0 0 8 によって接続されている。

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

以上に述べたような従来の電子回路装置では、次のような課題があった。まず、電子回路基板に実装されている L S I などから、強い電磁波が発生することがあった。また、電子回路基板だけでなく、電子回路基板を接続している接続線においても強い電磁波を発生させていた。この様な電磁波は電子回路装置の外部にある他の電子部品（図示せず）に悪影響を及ぼし、誤動作を招く、性能を悪化させるなどの課題があった。このような課題は、電子回路が高速度で動くほど、電子回路の規模が大きくなるほど顕著に表れてきていた。

【 0 0 0 6 】

本発明ではこの様な電磁波によるノイズの発生、誤動作の発生という課題を解消することを目的としたものである。

【 0 0 0 7 】

【課題を解決するための手段】

前述の課題を解決するために本発明は、電子回路装置を構成する電子回路基板を透明基板によって構成し、信号を光入力として、透明基板上に光シャッターまたは光センサーを設置し、光による信号の送受信をすることによって、不要な電磁波の発生を防いでいる。

【 0 0 0 8 】

本発明の電子回路装置は、複数の透明基板よりなり、その基板上には光センサーと光シャッターが形成されている。電子回路装置には外部より光信号が入力され、光信号は直接透明基板上の光センサーに照射される、または透明基板を貫通して、他の基板上の光センサーに入力される。光センサーは光信号を電気信号に変換し、基板上の回路が動作する。回路の出力は光シャッターを制御し、この光シャッターに外部より光入力を行ない、通過、遮断を判断することによって、信号を取り出す。このようにして、入出力を光信号で行うことにより不要電磁波の発生を防止する。

【 0 0 0 9 】

本発明は、光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の電子回路基板を有する電子回路装置において、前記複数の電子回路基板は透明基板よりなり、外部より光信号を入力し、入力された前記光信号は、少なくとも1つ以上の前記透明基板を貫通したのち、前記と異なる透明基板上の光シャッターまたは光センサーに入力され、前記光シャッターは前記光信号の透過、非透過を制御し、前記光センサーは前記光センサーと同一透明基板上の電子回路によって、前記光信号を電気信号に変換することを特徴としている。

【 0 0 1 0 】

本発明は、光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の透明基板を有する電子回路装置において、前記複数の透明基板は積

層されており、外部より光信号を入力し、入力された前記光信号は、少なくとも 1 つ以上の前記透明基板を貫通したのち、前記と異なる透明基板上の光シャッターまたは光センサーに入力され、前記光シャッターは光の透過、非透過を制御し、前記光センサーは、前記光センサーと同一透明基板上の電子回路によって、前記光信号を電気信号に変換することを特徴としている。

【 0 0 1 1 】

本発明は、光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の透明基板を有する電子回路装置において、外部より光信号を、直接または透明基板を貫通させたのち、前記光信号を透明基板上の光シャッターに入力し、光シャッターが前記光信号を通過させた場合に、通過した光信号は、直接または前記と異なる透明基板を貫通し、光センサーに入力されることを特徴としている。

【 0 0 1 2 】

本発明は、光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の透明基板を有する電子回路装置において、透明基板上の電子回路によって、前記光シャッターを制御し、外部より入力した光信号を前記光シャッターに入力し、前記光信号の通過、非通過を判断することによって、前記電子回路の出力信号を取り出すことを特徴としている。

【 0 0 1 3 】

本発明は、光シャッターまたは光センサーのいずれか一方、若しくは両方を配置した複数の透明基板を有する電子回路装置において、前記透明基板は積層されており、前記透明基板上の電子回路によって、前記光シャッターを制御し、外部より入力した光信号を前記光シャッターに入力し、前記光信号の通過、非通過を判断することによって、前記電子回路の出力信号を取り出すことを特徴としている。

【 0 0 1 4 】

上記本発明の構成において、透明基板上の電子回路は薄膜トランジスタで構成されていることを特徴としている。

【 0 0 1 5 】

上記本発明の構成において、透明基板上の電子回路は薄膜トランジスタおよび単結晶のＩＣチップで構成されていることを特徴としている。

【 0 0 1 6 】

上記本発明の構成において、透明基板上の光センサーはアモルファスシリコンのフォトダイオード、若しくはフォトトランジスタであることを特徴としている。

【 0 0 1 7 】

上記本発明の構成において、透明基板上の光センサーはポリシリコンのフォトダイオード、若しくはフォトトランジスタであることを特徴としている。

【 0 0 1 8 】

上記本発明の構成において、透明基板上の光センサーは単結晶シリコンのフォトダイオード、若しくはフォトトランジスタであることを特徴としている。

【 0 0 1 9 】

上記本発明の構成において、前記光シャッターは２枚の透明基板によって挟まれた液晶によって構成されているものであることを特徴としている。

【 0 0 2 0 】

上記本発明の構成において、前記透明基板には偏向板が配置され、前記偏向板は光シャッターの付近のみに配置されることを特徴としている。

【 0 0 2 1 】

本発明は、複数の透明基板上に、薄膜トランジスタによって構成された複数の演算装置、複数の記憶装置を有するコンピュータにおいて、前記基板間にまたがる電子情報のやり取りを薄膜トランジスタによって制御された光シャッターと、光センサーによって行なうことを特徴としている。

【 0 0 2 2 】

本発明は、複数の透明基板上に、薄膜トランジスタによって構成された複数の演算装置、複数の記憶装置を有するコンピュータにおいて、前記基板間にまたがる電子情報のやり取りを薄膜トランジスタによって制御された光シャッターと、光シャッターによって、並列に行なうことを特徴としている。

【 0 0 2 3 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の電子回路装置について、図面を参照して詳細に説明する。

【0024】

図1は本発明の構成を示したものである。本発明では、電子回路をガラス基板、石英基板、プラスチック基板などの透明基板上に形成する。図1では本発明の電子回路装置を透明基板101、102、103、104の4枚により構成しているが、これに限定されるものではなく、基板数はこれより多くても良いし、少なくとも良い。

【0025】

透明基板101～104には外部の光源（図示せず）より光信号が入力される。図1では光信号を光束109～114で示している。透明基板101～104上には薄膜トランジスタなどで構成された電子回路105～108が形成されている。図1では電子回路を透明基板の中央に配置しているが、本発明における電子回路はこれに限らず、基板上のどこに配置しても良い。

【0026】

また、図1の光信号はいずれも透明基板の外周近くに、入力されているが本発明の電子回路装置はこれに限定されず、基板上のいずれの場所においても光入力の場所を自由に設定できる。

【0027】

次に本発明の信号の入力について説明する。本発明では入力信号は光信号として、入力を行う。本発明において、入出力のインターフェイスは、入力部、出力部、装置内インターフェイスによって構成される。構成によってはこの3つのうち1つまたは2つであっても良い。

【0028】

まず、光入力部について、説明を行なう。図2は入力部を示し、透明基板の断面を示している。外部の光源21～24より、光信号が入力される。まず、光源21を出た光信号は透明基板201を通過し、透明基板202上にある光センサー205に照射される。光センサー205は光信号を電気信号に変換し、透明基板202上にある電気回路に変換された電気信号を出力する。光源22を出た光

信号は透明基板 2 0 1、2 0 2 を通過し、透明基板 2 0 3 上にある光センサー 2 0 7 に照射される。光センサー 2 0 7 は光信号を電気信号に変換し、透明基板 2 0 3 上にある電気回路に変換された電気信号を出力する。

【0 0 2 9】

光源 2 3 を出た光信号は透明基板 2 0 1 上にある光センサー 2 0 4 に照射される。光センサー 2 0 4 は光信号を電気信号に変換し、透明基板 2 0 1 上にある電気回路に変換された電気信号を出力する。光源 2 4 を出た光信号は透明基板 2 0 1 を通過し、透明基板 2 0 2 上にある光センサー 2 0 6 に照射される。光センサー 2 0 6 は光信号を電気信号に変換し、透明基板 2 0 2 上にある電気回路に変換された電気信号を出力する。

【0 0 3 0】

このようにして、光源 2 1 ～ 2 4 より入力された光信号はセンサー 2 0 4 ～ 2 0 7 によって、透明基板上で電気信号に変換される。従来例のように、電気信号を長く引き伸ばすことが無くなるため、従来問題であったノイズのような問題を無くすることが可能となる。

【0 0 3 1】

次に、出力部の構成を図 3 に示す、図 2 と同様に各透明基板の断面図を示している。出力部は各透明基板の出力を外部に引き出すための機能をおこなう部分である。光源 3 1 より入力された光信号は、透明基板 3 0 1 上の光シャッター 3 0 4 によって、透過、非透過を判断される。透明基板 3 0 1 上の電気回路の信号によって、光シャッター 3 0 4 は制御される。光シャッターが非透過であれば、光源 3 1 の光信号は透明基板 3 0 1 以降には伝わらない。また、光シャッターが透過であれば、光源 3 1 の光信号は透明基板 3 0 1、3 0 2、3 0 3 を通過して、光センサー 3 0 8 に到達し、そこで電気信号に変換され、外部に出力される。

【0 0 3 2】

同様に光源 3 2 の光信号は透明基板 3 0 1、3 0 2 を通過し光シャッター 3 0 7 に入力される。ここで、光シャッター 3 0 7 は透明基板 3 0 3 上の電気回路によって制御され、透過となった場合には、透明基板 3 0 3 を通過し、光センサー 3 0 9 に入力され、電気信号に変換され、出力される。また、光源 3 3、3 4 の

光信号は透明基板 3 0 1 を通過し、光シャッター 3 0 5、3 0 6 に入力される。光シャッター 3 0 5、3 0 6 は透明基板 3 0 2 上の電気回路によって制御され、透過となった場合には透明基板 3 0 2、3 0 3 を通過し、光センサー 3 1 0、3 1 1 によって電気信号に変換され、出力される。このようにして、電子回路の出力は外部に取り出すことが可能となる。

【 0 0 3 3 】

次に、透明基板間の信号のインターフェイスについて説明をおこなう。図 4 にて説明をおこなうが、ここでも図 2、図 3 と同様に各透明基板の断面図を示している。まず、透明基板 4 0 1 上の信号を透明基板 4 0 2 上の回路に伝達する場合を説明する。光源 4 1 の光信号は透明基板 4 0 1 上の光シャッター 4 0 4 によって、透過非透過が制御され、光シャッター 4 0 4 は透明基板 4 0 1 上の電気回路によって、制御される。透過となった場合、光源 4 1 の光信号は透明基板 4 0 1 を通過し、透明基板 4 0 2 上の光センサー 4 0 8 に入力され、電気信号に変換され透明基板 4 0 2 上の電気回路に入力される。このようにして透明基板 4 0 1 の信号を透明基板 4 0 2 上の電気回路に伝達することが可能になる。

【 0 0 3 4 】

次に、透明基板 4 0 1 上の信号を透明基板 4 0 3 上の回路に伝達する場合を説明する。光源 4 2 から入力された光は透明基板 4 0 1 上の光シャッター 4 0 5 によって透過、非透過が制御され、透過となった場合には透明基板 4 0 1、4 0 2 を透過し、透明基板 4 0 3 上の光センサー 4 0 9 に入力される。光センサー 4 0 9 は光信号を電気信号に変換し、透明基板 4 0 3 上の電気回路に入力する。

【 0 0 3 5 】

次に、透明基板 4 0 2 上の信号を透明基板 4 0 3 上の回路に伝達する場合を説明する。光源 4 3 から入力された光は透明基板 4 0 1 を透過し、透明基板 4 0 2 上の光シャッター 4 0 6 によって透過、非透過が制御され、透過となった場合には透明基板 4 0 2 を透過し、透明基板 4 0 3 上の光センサー 4 1 0 に入力される。光センサー 4 1 0 は光信号を電気信号に変換し、透明基板 4 0 3 上の電気回路に入力する。

【 0 0 3 6 】

次に、透明基板 4 0 2 上の信号を透明基板 4 0 1 上の回路に伝達する場合を説明する。光源 4 4 から入力された光は透明基板 4 0 3 を通過し、透明基板 4 0 2 上の光シャッター 4 0 7 によって透過、非透過が制御され、透過となった場合には透明基板 4 0 1 を透過し、透明基板 4 0 1 上の光センサー 4 1 1 に入力される。光センサー 4 1 1 は光信号を電気信号に変換し、透明基板 4 0 1 上の電気回路に入力する。

【 0 0 3 7 】

以上説明したように、本発明では基板間の電気配線を用いることなく、光信号を用いることによって、基板間のデータのやり取りを実現するものである。これによって、前述したような不要電磁波によるノイズなどの問題を解消することができる。

【 0 0 3 8 】

図 5 に示すのは本発明を複数の光経路を基板の周辺ではなく、中央付近も含めて、ほぼ基板全体に配置した実施形態である。このように本発明では従来のプリント基板のように、基板の端部から、配線を用いて信号を引き出すのではなく、光さえ透過すれば基板上のどこからでも、信号の入出力が可能である。よって、配線数の制限は従来のプリント基板にくらべて、少なくなり、多くの信号を並列に処理することが可能となる。

【 0 0 3 9 】

また、並列処理ができる信号の数量が増えれば、それだけ信号の周波数を下げることが可能になる。例えば 1 秒間に 1 億の情報を伝送する場合、伝送経路が 1 0 の場合 1 つの伝送経路で 1 0 0 0 万の情報伝達を行なわねばならないので、周波数を 1 0 M H z にする必要があるが、伝送経路が 1 0 0 0 になれば 1 つの経路が 1 0 万の情報伝達ですむので、周波数は 1 0 0 K H z まで落とすことができる。

【 0 0 4 0 】

このように、多くの並列処理が可能であることによって、周波数を下げることが可能であり、従来技術の課題であった電磁ノイズを更に低減させることが可能となる。また、図 5 は本発明を用いて、コンピュータを製作した場合の実施形態

であり、演算回路基板 5 0 1、メモリ基板 5 0 2、5 0 3、5 0 4 によって構成されている。演算回路とメモリ回路の間のやり取りを、光信号を用いた並列処理によって行なうことで簡易化することができる。

【0 0 4 1】

【実施例】

以下に本発明の実施例について記述する。

【0 0 4 2】

[実施例 1]

まず、図 7 に本発明の光入力部について、説明を行なう。図 7 は図 2 をさらに具体化したものである。本実施例では、回路基板を構成する透明基板を 2 枚一組にして使用している。これは後述する光シャッターを、液晶を用いて構成するためである。液晶パネルは周知のとおり、数 μ m のセルギャップの間に液晶材料を注入し、その光の透過率を印加電圧によって制御され、光シャッターとして機能する。図 7 に示す光入力部では液晶の機能は必要ないが、基板全体に液晶を入れたほうが基板の製作が簡単になるため、本実施例では液晶を入れている。製作は複雑になるが、光入力部から液晶を除去した構成を取ることも可能である。このような場合には光シャッターの有る場所のみをシール材で囲みその部分のみ液晶を注入すればよい。

【0 0 4 3】

光源 7 1 から出た光は、透明基板 7 0 1、液晶 7 0 2、透明基板 7 0 3、7 0 4、液晶 7 0 5 を通過した後に光センサー 7 1 1 に到達する。光源 7 2 を出た光は透明基板 7 0 1、液晶 7 0 2、透明基板 7 0 3、7 0 4、液晶 7 0 5、透明基板 7 0 6、7 0 7、液晶 7 0 8 を透過した後に光センサー 7 1 3 に到達する。光源 7 3 を出た光は透明基板 7 0 1、液晶 7 0 2 を透過した後に光センサー 7 1 0 に到達する。同様に光源 7 4 を出た光は透明基板 7 0 1、液晶 7 0 2、透明基板 7 0 3、7 0 4、液晶 7 0 5 を通過した後に光センサー 7 1 2 に到達する。

【0 0 4 4】

[実施例 2]

図 7 に記載したの光センサー部分をさらに詳しく説明する。図 1 1 に本発明の

光センサー部分の回路図を示す。本発明ではフォトダイオードを用いて光センサーを構成している。図 1 1 を用いて、この動作を説明する。まずリセットトランジスタ 1 1 0 5 にリセットパルスが入力される。ここではリセットトランジスタに P c h の T F T を用いているので、信号はアクティブロウである。このリセットトランジスタ 1 1 0 5 がオンすると、フォトダイオード 1 1 0 1 のカソード電位は電源電位まで持ち上げられる。このとき保持容量 1 1 0 2 も同様に電源電位まで持ち上がる。この保持容量 1 1 0 2 はフォトダイオード 1 1 0 1 の容量が大きければ特に付けなくとも良い。次にリセットパルスがハイになり、リセットトランジスタ 1 1 0 5 はオフになる。

【 0 0 4 5 】

光が入力されない場合は、リセットトランジスタ 1 1 0 5 とバッファ用インバータ 1 1 0 3 のリークが十分小さければ、フォトダイオード 1 1 0 1 のカソード電位はそのまま電位は保持される。

【 0 0 4 6 】

次に、光が入力されると、フォトダイオード 1 1 0 1 には電流が流れ、保持容量の電荷を G N D に引きこんでいく。このようにして、フォトダイオード 1 1 0 1 の出力電位は光が入力されると低下していき、フォトダイオード 1 1 0 1 の出力につながるインバータ 1 1 0 3、1 1 0 4 を介して出力される。フォトダイオード特性の概略を図 6 に示す。フォトダイオード 1 1 0 1 は逆バイアスが印加されたとき、電圧によらず、ほぼ一定の電流が流れ、且つその電流は照射される光量によって制御される。なお、本発明は本実施例のフォトダイオードに限定されず他の方式の受光素子を用いてもよい。すなわち、光センサーはアモルファスシリコン、ポリシリコン、単結晶シリコン、またはその他の半導体材料であってもかまわない。また、素子構造もフォトダイオードだけでなく、フォトトランジスタであっても良い。

【 0 0 4 7 】

また、図 1 2 にフォトダイオードを複数個使用し、そのデータをラッチパルスによって取り込み記憶する回路実施例を示す。図 1 2 は図 1 1 に示した回路を複数個配置し、リセットトランジスタ 1 2 0 1、1 2 0 2、1 2 0 3、フォトダイ

オード 1 2 0 4、1 2 0 5、1 2 0 6、バッファ回路 1 2 0 7、1 2 0 8、1 2 0 9 のあとに D F F (ディレイフィリップフロップ) 1 2 1 0、1 2 1 1、1 2 1 2 を接続したものである。図 1 2 に示す回路のタイミングを示したものが図 1 5 である。以下図 1 5 を用いて動作を説明する。

【 0 0 4 8 】

図 1 5 (A) はリセットトランジスタ 1 2 0 1 を駆動するためのリセットパルスであり、前述したようにリセットトランジスタ 1 2 0 1 に P c h T F T を用いた場合には、アクティブロウとなる。リセットトランジスタ 1 2 0 1 がオンすると、フォトダイオード 1 2 0 4 のカソードは電源電位まで上昇する。リセットパルスがハイになり、リセットトランジスタ 1 2 0 1 がオフすると、その後のふるまいは光照射の有無によって変わる。図 1 5 (C) は光照射の有無を表しており、ハイの場合は照射あり、ロウの場合は照射無しを表している。図 1 5 (D) はフォトダイオード 1 2 0 4 のカソード電位を表しており、光照射がある場合はリセットトランジスタ 1 2 0 1 がオフになるとともに電圧が低下していく。

【 0 0 4 9 】

図 1 5 (E) はフォトダイオード 1 2 0 4 の出力をインバータのバッファ回路 1 2 0 7 を通したもので、フォトダイオード 1 2 0 4 のカソード電位が、電源と G N D の中間あたりで反転し、バッファ回路 1 2 0 7 の出力はハイからロウに変化していく。一方光照射のない場合は、フォトダイオード 1 2 0 4 が放電しないため、リセットトランジスタ 1 2 0 1 がオフしても、フォトダイオード 1 2 0 4 のカソード電位は保持され、バッファ回路 1 2 0 7 の出力はハイのままである。図 1 5 (B) はラッチパルスであり、ラッチパルスがハイの時に D F F 1 2 1 0 はバッファ回路 1 2 0 7 の出力を取り込んで、次にラッチパルスが入力されるまで、保持される。このようにして、照射された光信号は電気信号に変えられる。

【 0 0 5 0 】

[実施例 3]

図 1 3 に透明基板上に形成したフォトダイオードの断面図を示す。図 1 3 は T F T とアモルファスシリコンのフォトダイオードを用いて光センサーを構成したものである。以下に図 1 3 について説明する。本実施例では以下の方法にて、T

F T 及びフォトダイオードを形成した。まずガラス基板 1 3 0 4 上にオーバーコート膜 1 3 0 5 を成膜する。この膜は C V D を用いて酸化膜または窒化膜を成膜する。次にアモルファスシリコンを同じく C V D によって成膜する。アモルファスシリコン膜をレーザーアニール、若しくは熱アニールによって、結晶化する。このようにして、ポリシリコンの膜を形成することができる。次に、ポリシリコン膜をパターニングして、アイランド 1 3 0 6、1 3 0 7、1 3 0 8 を形成しする。そしてゲート絶縁膜 1 3 0 9 を C V D で成膜する。

【 0 0 5 1 】

そして、ゲート電極となる金属をスパッタで成膜する、ゲート電極用金属としては A l、T a、W などが使用される。ゲート電極 1 3 1 0、1 3 1 1、1 3 1 2 をパターニングして形成した後、フォトレジストによるマスクを用いて、ソース、ドレイン用の不純物をドーピングする。アイランド 1 3 0 8 には N c h 用の不純物およびアイランド 1 3 0 6、1 3 0 7 には P c h 用の不純物のドーピング後、レーザーアニールまたは熱アニールによって、不純物の活性化を行なう。その後、第一層間膜 1 3 1 3 を成膜し、コンタクトホールを開口をおこなう。

【 0 0 5 2 】

さらに、ソースドレイン用の金属膜を成膜、パターニングすることによってソース及びドレインの電極 1 3 1 4、1 3 1 5、1 3 1 6 を形成する。金属膜はバリアメタルとアルミニウムの積層膜によって構成される。以上によって、リセット用 T F T 1 3 0 1、インバータ用 T F T 1 3 0 2、1 3 0 3 が形成される。次に第二層間膜として窒化膜 1 3 1 7、樹脂膜 1 3 1 8 を成膜し、コンタクトホールを開口する。そしてフォトダイオードのカソード電極 1 3 1 9 を形成する。次にアモルファス膜を成膜、パターニングしフォトダイオード 1 3 2 0 を形成する。次にアノード電極 1 3 2 1 を形成する。更に、第三層間膜 1 3 2 2 を成膜し、コンタクトホールを開口する。次に、I T O を成膜しパターニングしてフォトダイオードのアノードと T F T の回路を接続する配線 1 3 2 3 を形成する。この I T O は後述する光シャッターでは液晶の電極となる。以上の工程によって、光センサーの回路が完成する。

【 0 0 5 3 】

[実施例 4]

次に、図 3 に示した実施形態をさらに具体化したものを図 8 に示す。光源 8 1 から出た光は偏向板 8 1 3、8 1 4、液晶 8 0 2、および電極 8 2 1、8 2 2 によって構成されるシャッターに入力される。ここで T F T による回路を透明基板 8 0 3 上に形成しているとする、電極 8 2 1 は固定電位とし、電極 8 2 2 の電位を基板 8 0 3 上の回路によって制御し、電極上の液晶にかかる電界を制御することによって、光源 8 1 の光を通過させるか、遮断するかを決めることができる。光が通過した場合は、そのまま、透明基板 8 0 4、8 0 6、8 0 7、8 0 9、8 1 0 を通過し、光センサー 8 2 9 に到達し、そこで光信号は電気信号に変換される。ここで光センサーは前述した構成のもので良い。また、光センサーを設けた透明基板 8 1 0、8 1 2 で構成される基板対には液晶を入れる必要はない。このようにして透明基板 8 0 3 上に構成された回路の信号を光源 8 1 の光を介して、透明基板 8 1 2 に伝達することが可能である。

【0054】

次に、光源 8 2 から出た光は透明基板 8 0 1、8 0 3、8 0 4、8 0 6 を透過し、偏向板 8 1 5、8 1 6、電極 8 2 3、8 2 4、液晶 8 0 8 によって構成される光シャッターに入力される。電極 8 2 3 は固定電位が印可され、電極 8 2 4 は基板 8 0 9 上に形成された回路によって電位が制御され、それによって、光源 8 2 の光の透過、遮断が制御される。光が透過した場合、透明基板 8 1 0 を通過して、光センサー 8 3 0 に入力され電気信号に変換される。

【0055】

次に光源 8 3 から出た光信号は透明基板 8 0 1、8 0 3 を通過し、偏向板 8 1 7、8 1 8、電極 8 2 5、8 2 6、液晶 8 0 5 からなる光シャッターに入力される。電極 8 2 5 は固定電位が印可され、電極 8 2 6 は透明基板 8 0 6 上に形成される回路によって電位が制御され、光シャッターの透過、遮断が制御される。光シャッターを通過した光は透明基板 8 0 7、8 0 9、8 1 0 を通過し、光センサー 8 3 1 に入力され、電気信号に変換される。光源 8 4 に入力された光信号も同様にして、光センサー 8 3 2 にて電気信号に変換される。このようにして各透明基板の出力は光を介して、基板 8 1 2 上に集めることが可能となる。

【 0 0 5 6 】

[実施例 5]

図 1 6 に光シャッターとなる部分の回路図を示す。液晶材料の透過率対印加電圧の特性において、中間部分を使用し、中間調をだす T N 液晶のアクティブ駆動のように、中間電圧を使用する必要はないので、液晶に印可する電圧は 2 値でよい。よって、T N 液晶より高速な F L C などの高速の液晶材料を使用することが可能である。もちろん応答速度を求めないような場合には、T N 液晶などを用いてもかまわない。

【 0 0 5 7 】

図 1 6 では、シャッターを開け閉めする制御信号をインバータのバッファ回路 1 6 0 1, 1 6 0 2 を介して液晶素子 1 6 0 3 を駆動している。スイッチ 1 6 0 4 がオン、スイッチ 1 6 0 5 がオフのとき、制御信号がハイであり、液晶にノーマリホワイトの材料を使用すると液晶光シャッターは光を遮断する。制御信号がロウであれば液晶の印加電圧は 0 V であるので光シャッターは光を透過させる。

【 0 0 5 8 】

液晶素子は長時間特定の電圧が印加されると劣化してしまうので、スイッチ 1 6 0 4、1 6 0 5 によって液晶に印加される電圧を反転させている。この場合、通常の液晶表示装置のように人間が表示を見るわけではないので、フリッカ対策として 6 0 H z 以上の周波数で反転させる必要はなく、もっと遅い周波数でもよい。また、液晶材料が長時間特定電圧を印可しても劣化の少ない材料であれば、反転自体をやめることも可能である。また液晶の反転駆動を行なう場合には制御信号も、反転信号にあわせて、反転する必要がある。

【 0 0 5 9 】

図 1 7 にアクティブマトリクス型液晶表示装置で用いられるように、スイッチトランジスタと容量を用いて、D R A M 型の駆動を行なう場合の例をしめす。光シャッターを開閉する制御信号を制御信号入力 1 より、入力する。また制御信号を液晶素子 1 7 0 6 と保持容量 1 7 0 7 に書きこむ書きこみ信号を制御信号入力 2 より、入力する。

制御信号入力 2 にハイが入力されると、書きこみトランジスタ 1 7 0 5 がオンし

、液晶 1 7 0 6 の電位は制御信号 1 のバッファ回路 1 7 0 2 に接続され、バッファ回路 1 7 0 2 の出力電位が液晶 1 7 0 6 と保持容量 1 7 0 7 に書きこまれる。この例では、D R A M と同じように定期的な書きこみトランジスタ 1 7 0 5 をオンさせてリフレッシュを行なう必要がある。スイッチ 1 7 0 8、1 7 0 9 は図 1 6 と同様に液晶材料の劣化防止のための機能を有する。

【 0 0 6 0 】

図 1 4 に光シャッターの断面図を示す。各層の構成は光センサー部分の断面とほぼ同じであるが、フォトダイオードの層が存在しないのが光センサー部分と異なっている。インバータを構成する P c h T F T 1 4 0 2 と N c h T F T 1 4 0 1 のドレインがシャッター電極 1 4 1 7 に接続され、T F T 1 4 0 2 と T F T 1 4 0 1 によってシャッター電極 1 4 1 7 は駆動される。シャッター電極 1 4 1 7 は I T O で形成しているが、透明電極であれば I T O には限定されない。液晶 1 4 1 8 は対向電極 1 4 1 9 とシャッター電極 1 4 1 7 の間の電圧によって駆動され、前述したように対向電極 1 4 1 9 は液晶の信頼性確保のため交流反転されることが望ましい。

〔実施例 6〕

図 9 に透明基板間の信号のやり取りを示した実施例を示す。光源 9 1 から出た光は偏向板 9 1 0、9 1 1、液晶 9 0 2、電極 9 1 8、9 1 9 で構成される光シャッターに入力される。透明基板 9 0 3 上に構成される回路によって、電極 9 1 9 の電位は制御され、それによって光の透過、遮断が制御される。光シャッターを透過した場合、光は透明基板 9 0 6 上の光センサー 9 2 6 に入力され、電気信号に変換され、透明基板 9 0 6 上の回路によって、信号処理が行なわれる。

【 0 0 6 1 】

光源 9 2 から出た光は偏向板 9 1 2、9 1 3、液晶 9 0 2、電極 9 2 0、9 2 1 で構成される光シャッターに入力される。透明基板 9 0 3 上に構成される回路によって、電極 9 2 1 の電位は制御され、それによって光の透過、遮断が制御される。光シャッターを透過した場合、光は透明基板 9 0 9 上の光センサー 9 2 7 に入力され、電気信号に変換され、透明基板 9 0 9 上の回路によって、信号処理が行なわれる。

【 0 0 6 2 】

光源 9 3 から出た光は偏向板 9 1 4、9 1 5、液晶 9 0 5、電極 9 2 2、9 2 3 で構成される光シャッターに入力される。透明基板 9 0 6 上に構成される回路によって、電極 9 2 3 の電位は制御され、それによって光の透過、遮断が制御される。光シャッターを透過した場合、光は透明基板 9 0 9 上の光センサー 9 2 8 に入力され、電気信号に変換され、透明基板 9 0 9 上の回路によって、信号処理が行なわれる。

【 0 0 6 3 】

光源 9 4 から出た光は偏向板 9 1 6、9 1 7、液晶 9 0 5、電極 9 2 4、9 2 5 で構成される光シャッターに入力される。透明基板 9 0 6 上に構成される回路によって、電極 9 2 5 の電位は制御され、それによって光の透過、遮断が制御される。光シャッターを透過した場合、光は透明基板 9 0 3 上の光センサー 9 2 9 に入力され、電気信号に変換され、透明基板 9 0 3 上の回路によって、信号処理が行なわれる。

【 0 0 6 4 】

[実施例 7]

図 1 8 に本発明を使用したコンピュータの実施例を示す。透明基板 1 8 0 7 ～ 1 8 1 4 には演算回路 1 8 0 1、メモリ回路 1 8 0 2、光シャッター 1 8 0 3、1 8 0 4、光シャッター 1 8 0 5、1 8 0 6 などが配置されている。本発明においては、前述したように、光信号を用いて、基板上のあらゆる所での、基板間信号接続が可能であるので、基板のレイアウトの制約を受けることなく、信号のやり取りが可能である。演算回路とメモリ回路の接続は外部のバス配線を使用することなく、信号のやり取りが可能である。また、基板間のやり取りの数も従来のプリント基板を用いたものに比較して、格段と大きなものとするのが可能となる。このようにして、本発明を用いることによって、超並列コンピュータを構成することが可能となる。

【 0 0 6 5 】

図 1 8 に示すように、本発明を用いた並列コンピュータではメモリ回路などの出力を全て透明基板と垂直方向に出力することができるため、従来のようにメモ

りの記憶内容をシリアルに取り出すための不具合、すなわち、周波数が高くなる、呼び出しのための回路が複雑になるなどの課題を解消することができる。

【 0 0 6 6 】

【発明の効果】

以上、説明したように、本発明では電子回路をプリント基板上ではなく、ガラスやプラスチックのような透明基板上に T F T で形成し、且つ、信号の入出力を電気信号ではなく、光信号を用いることによって、電気回路の信号線から発生する電磁ノイズを低減することが可能である。また、本発明では、従来信号の入出力は基板の周辺から取り出していたものを、基板上のいずれの位置からも、光信号を透過して、入出力可能にしたため、信号の並列処理が可能になった。このように本発明には光信号により並列処理をより多くできるという効果がある。

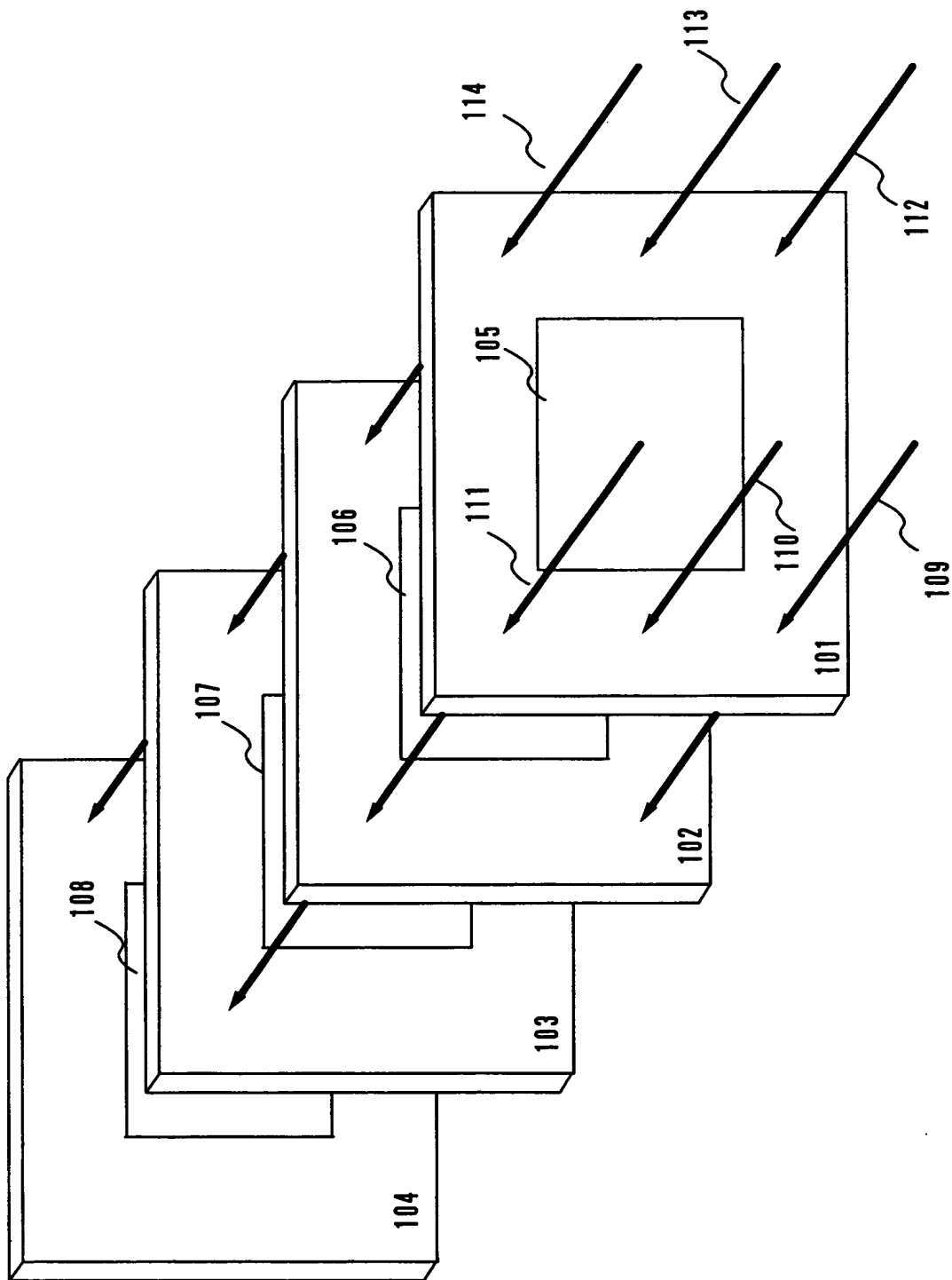
【図面の簡単な説明】

- 【図 1】 本発明の電子回路装置の構成を示す図。
- 【図 2】 本発明の信号入力部を示す図。
- 【図 3】 本発明の信号出力部を示す図。
- 【図 4】 本発明の信号接続部を示す図。
- 【図 5】 本発明の透明基板の実施例を示す図。
- 【図 6】 本発明の光センサーの電圧電流特性を示す図
- 【図 7】 本発明の信号入力部を示す図。
- 【図 8】 本発明の信号入力部を示す図。
- 【図 9】 本発明の信号入力部を示す図。
- 【図 1 0】 従来の電子回路装置を示す図。
- 【図 1 1】 本発明の光センサーの回路を示す図。
- 【図 1 2】 本発明の光センサーと D F F の回路を示す図。
- 【図 1 3】 本発明の光センサーの断面図。
- 【図 1 4】 本発明の光シャッターの断面図。
- 【図 1 5】 本発明の光センサーと D F F のタイミングチャートを示す図。
- 【図 1 6】 本発明の光シャッターの回路を示す図。
- 【図 1 7】 本発明の光シャッターの回路を示す図。

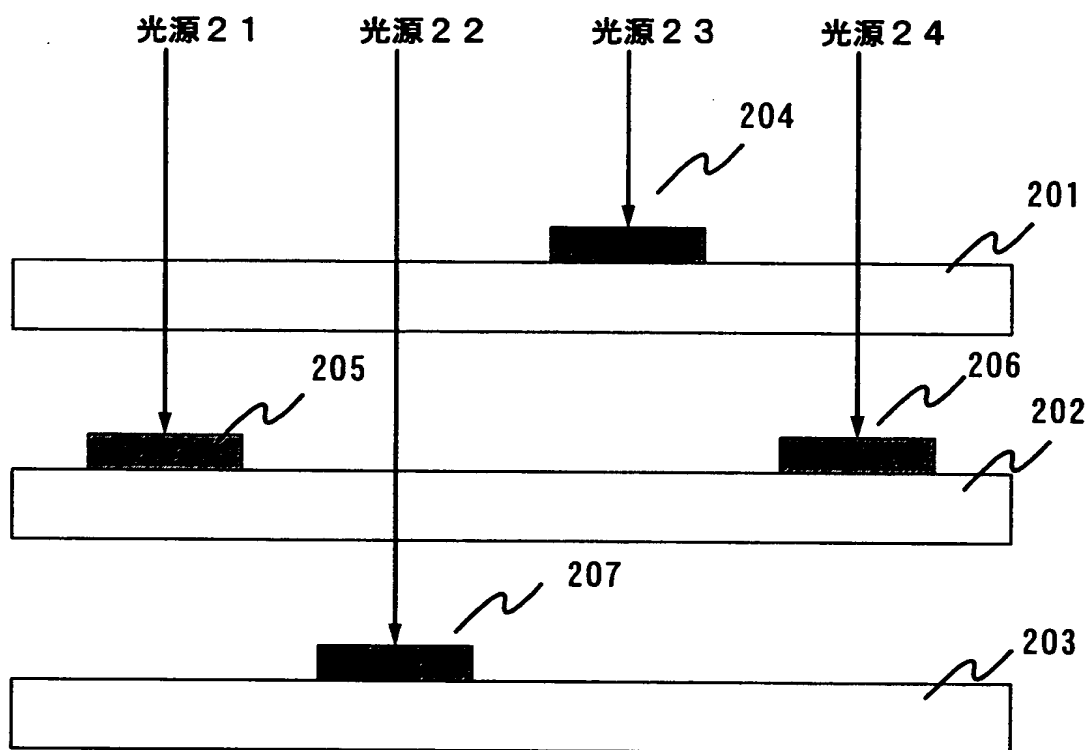
【図 1 8】 本発明をコンピュータに応用した図。

【書類名】 図面

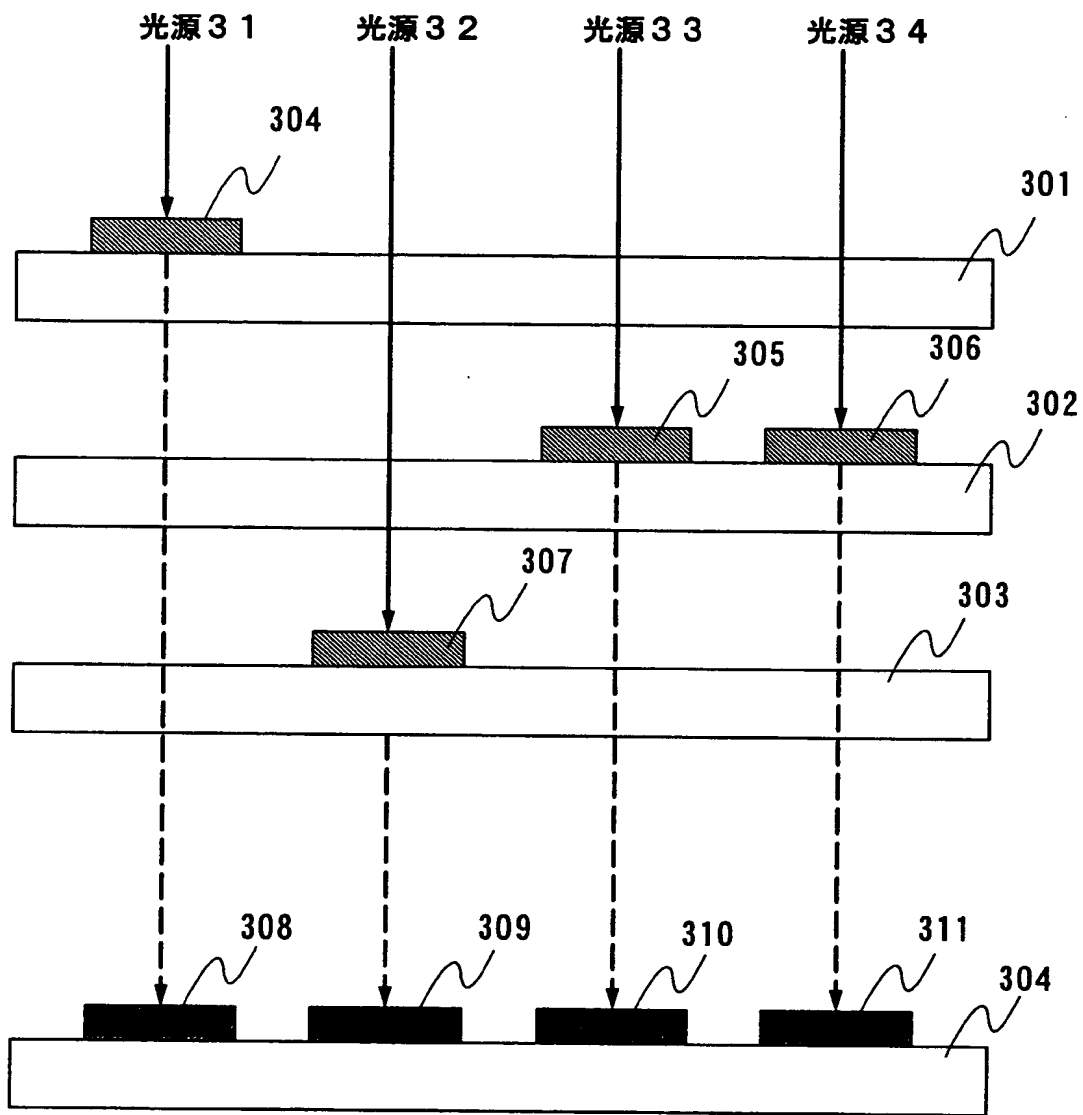
【図 1】



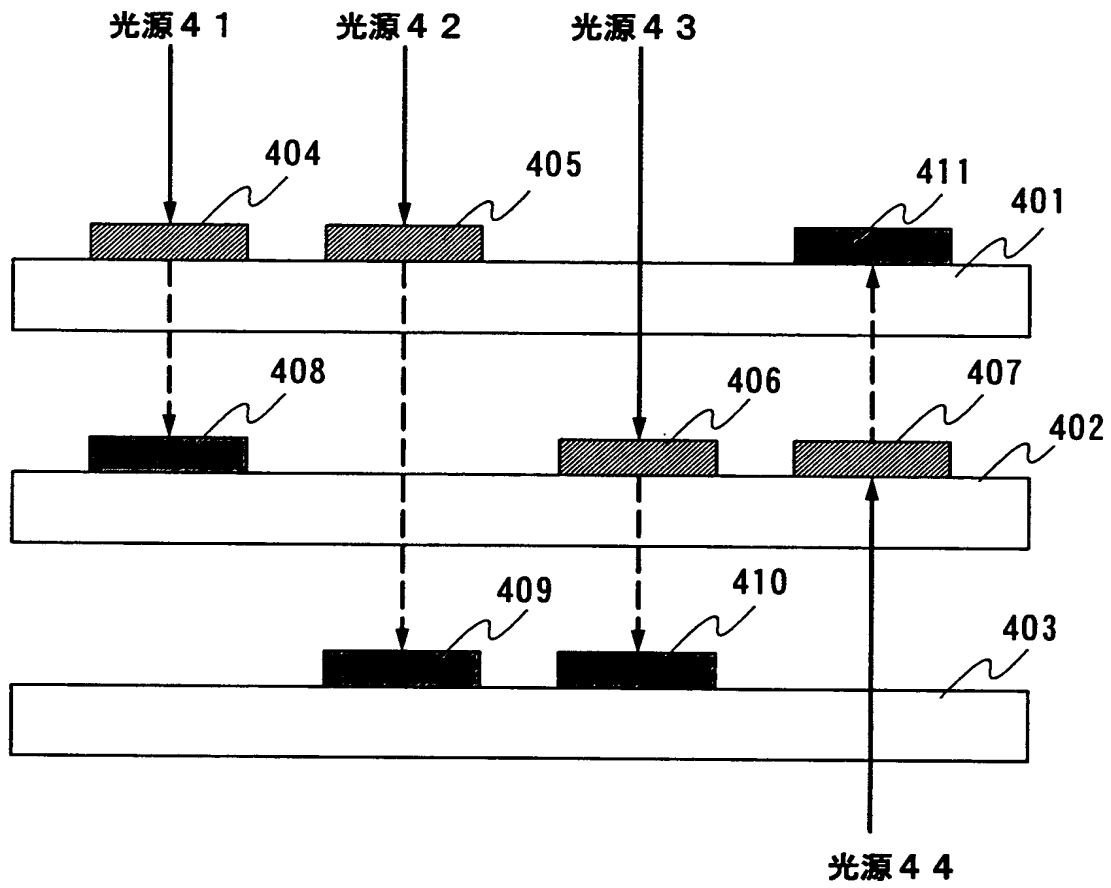
【図 2】



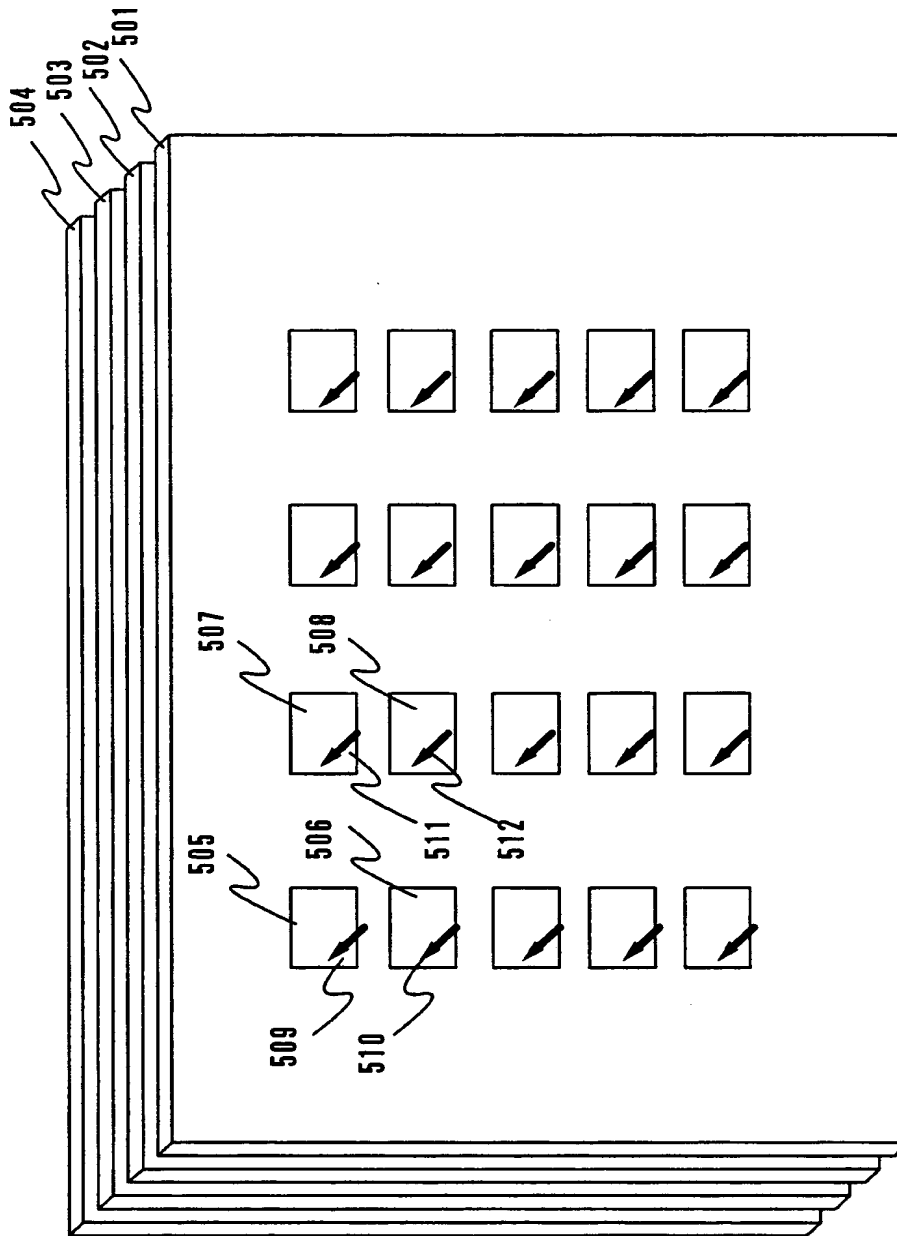
【図 3】



【 図 4 】



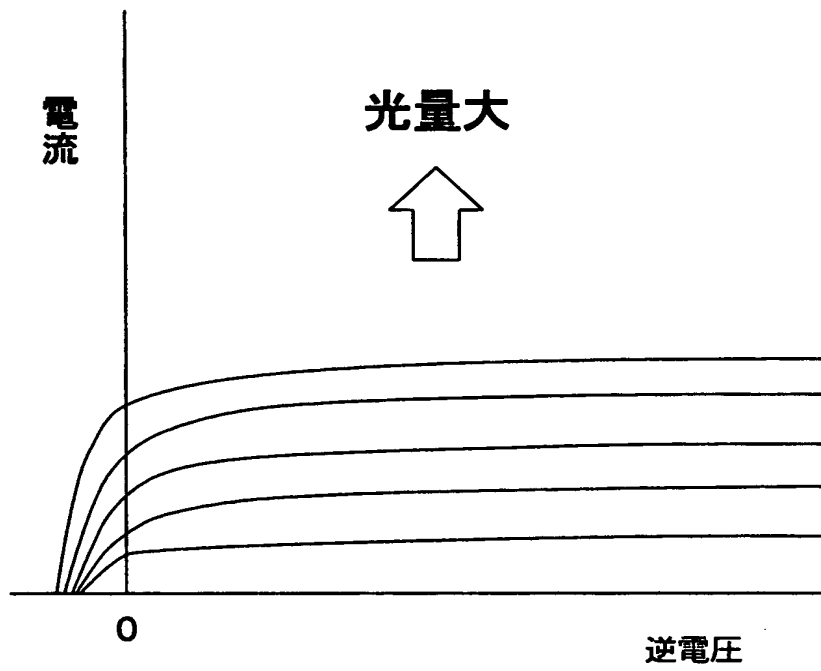
【図 5】



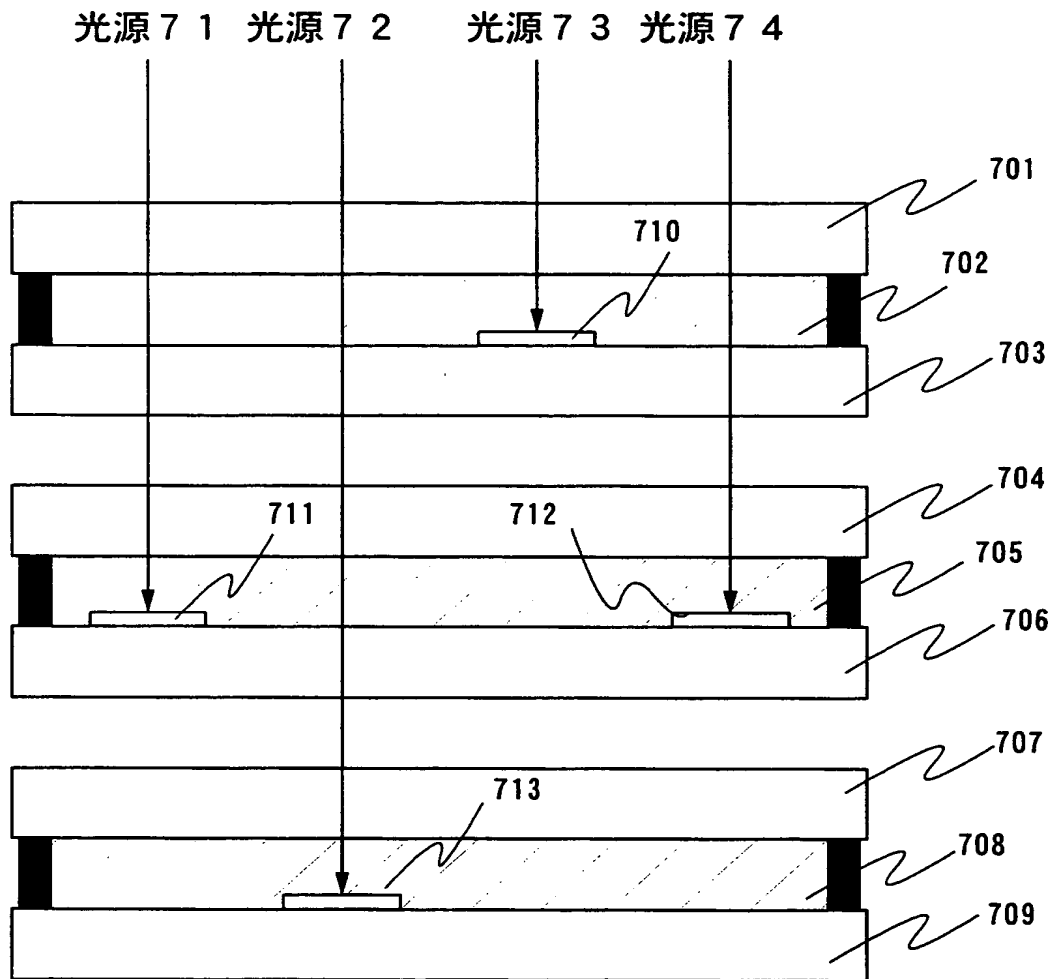
501, 502, 503, 504: 透明電子回路基板

505, 506, 507, 508: 演算回路+光インターフェース 509, 510, 511, 512: 光束

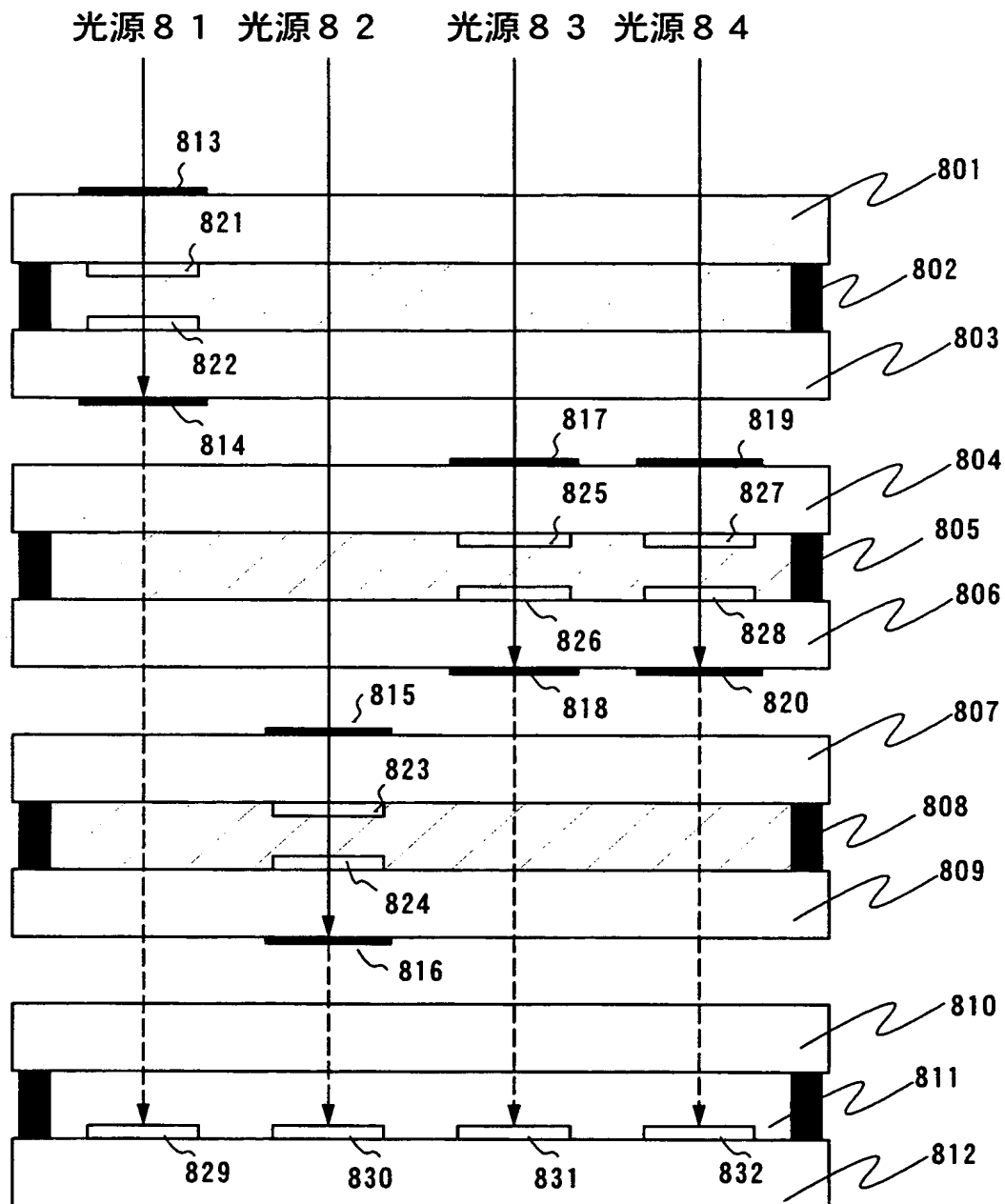
【図 6】



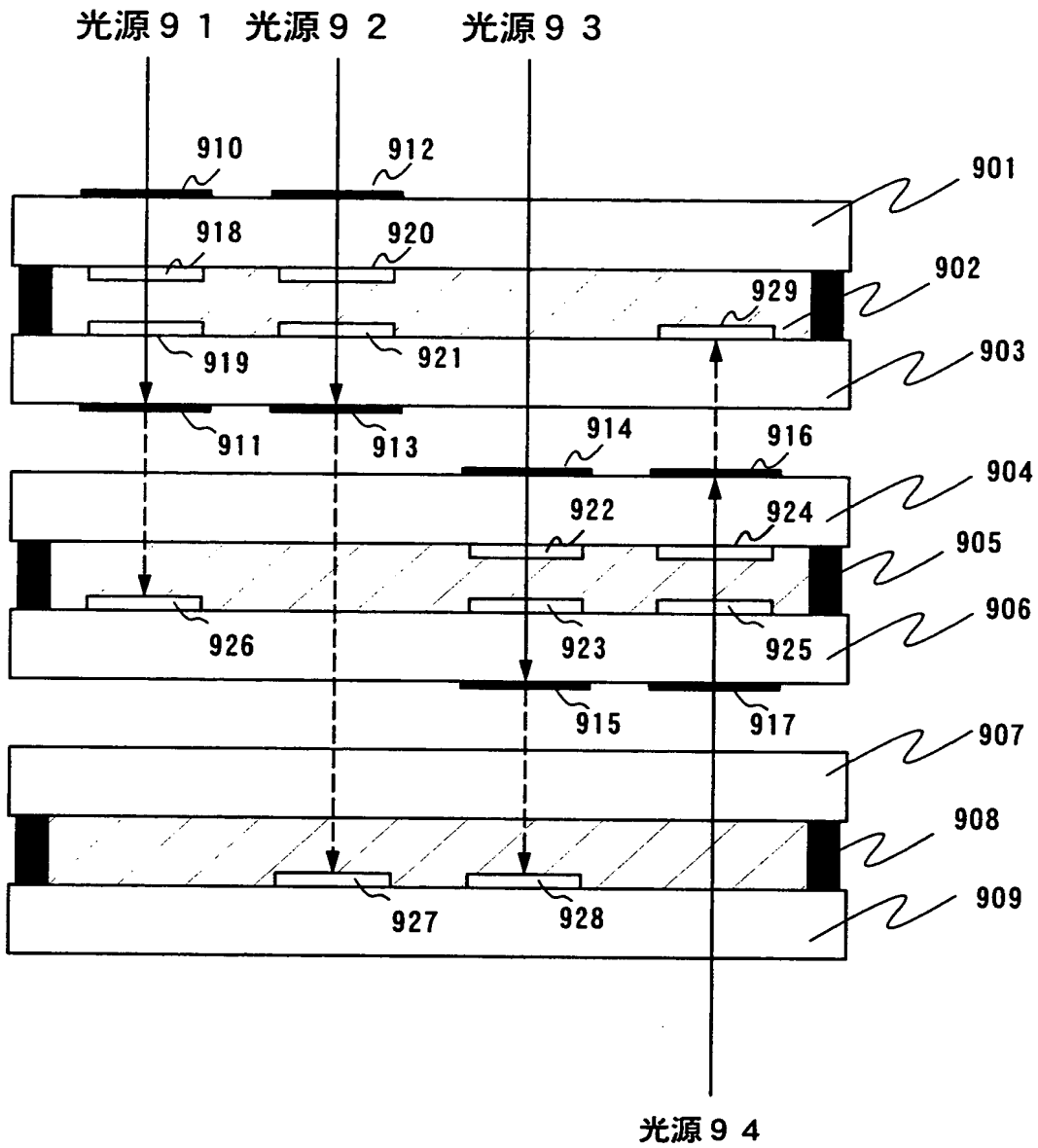
【図 7】



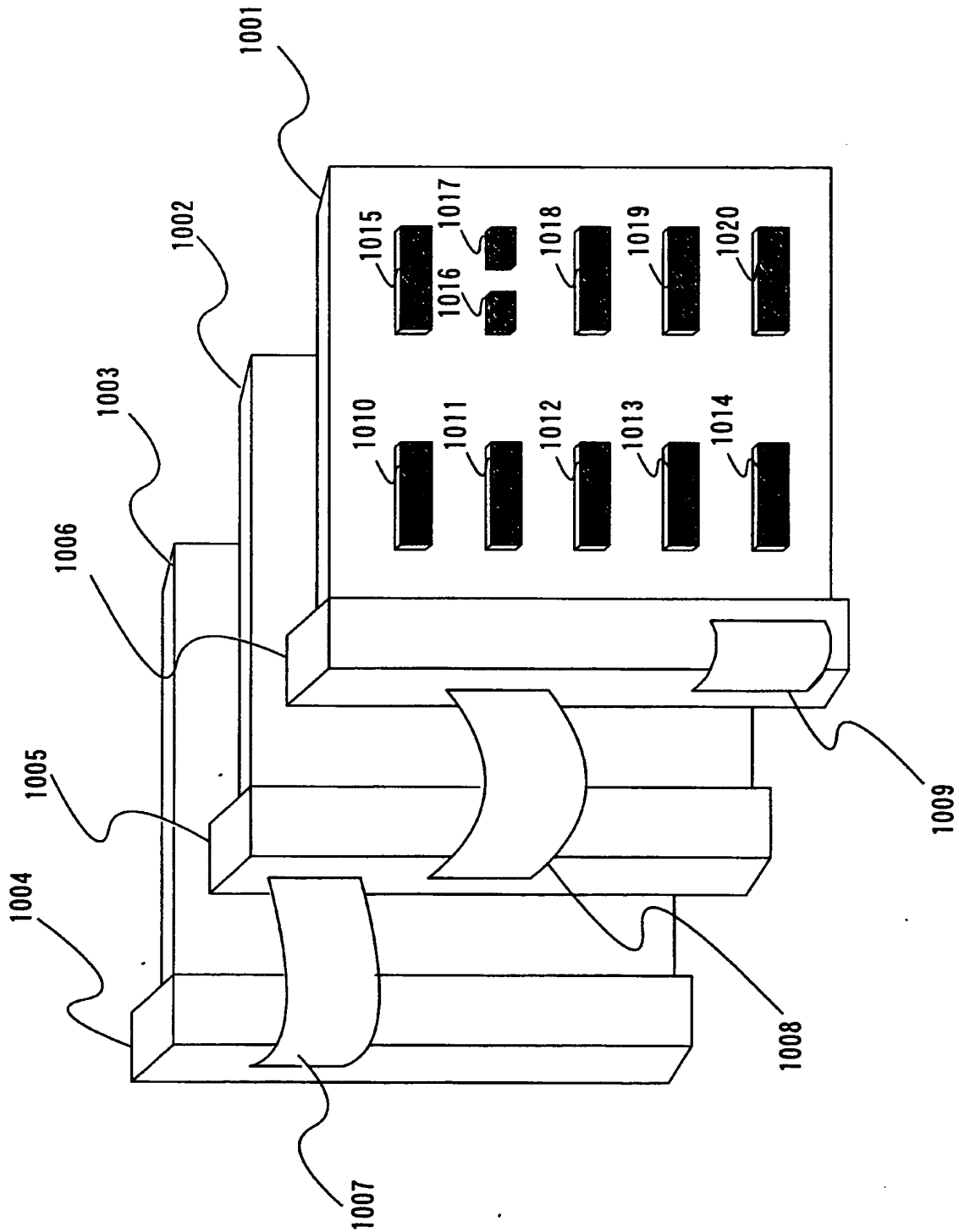
【図 8】



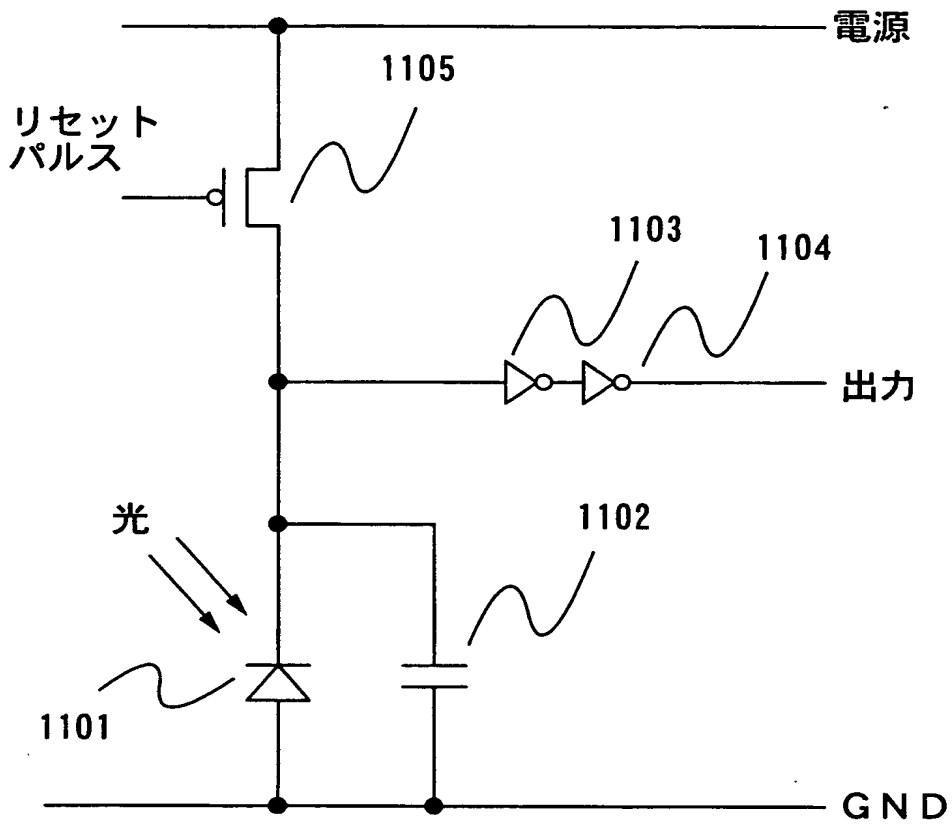
【図 9】



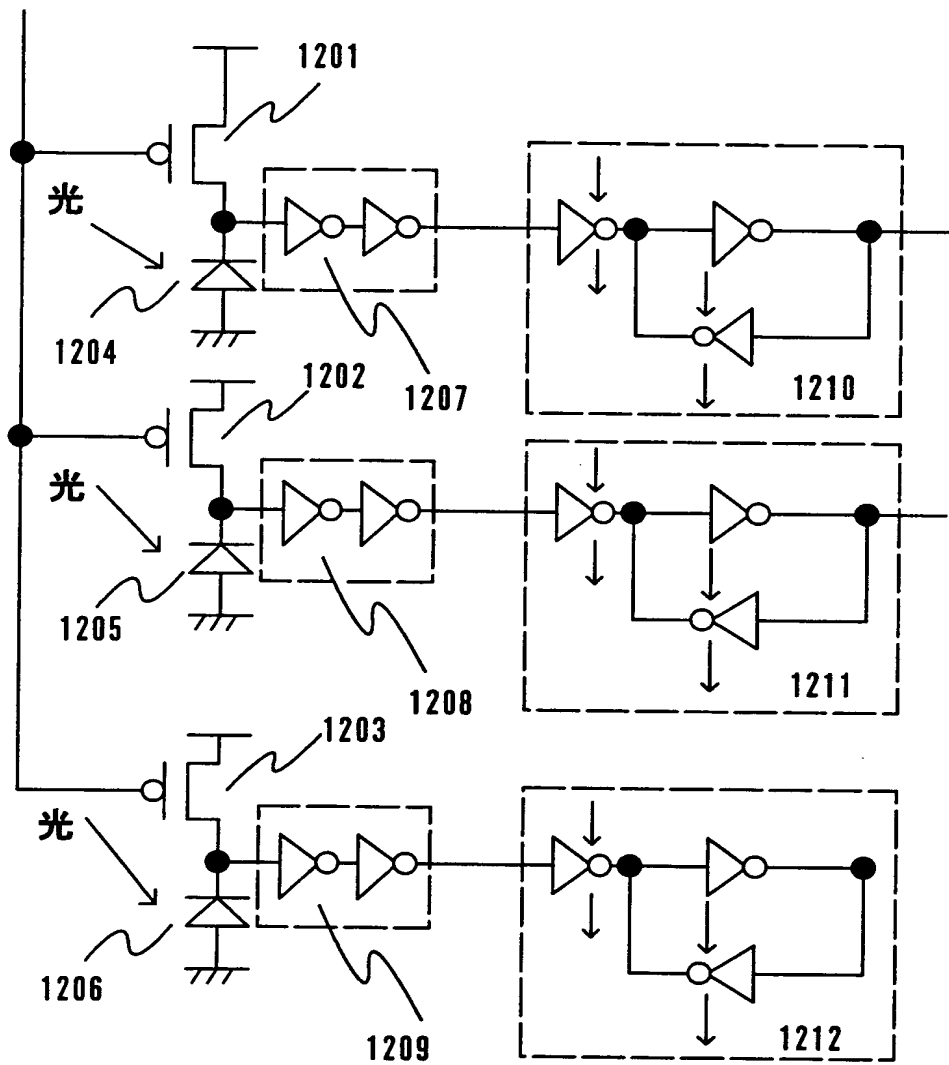
【図10】



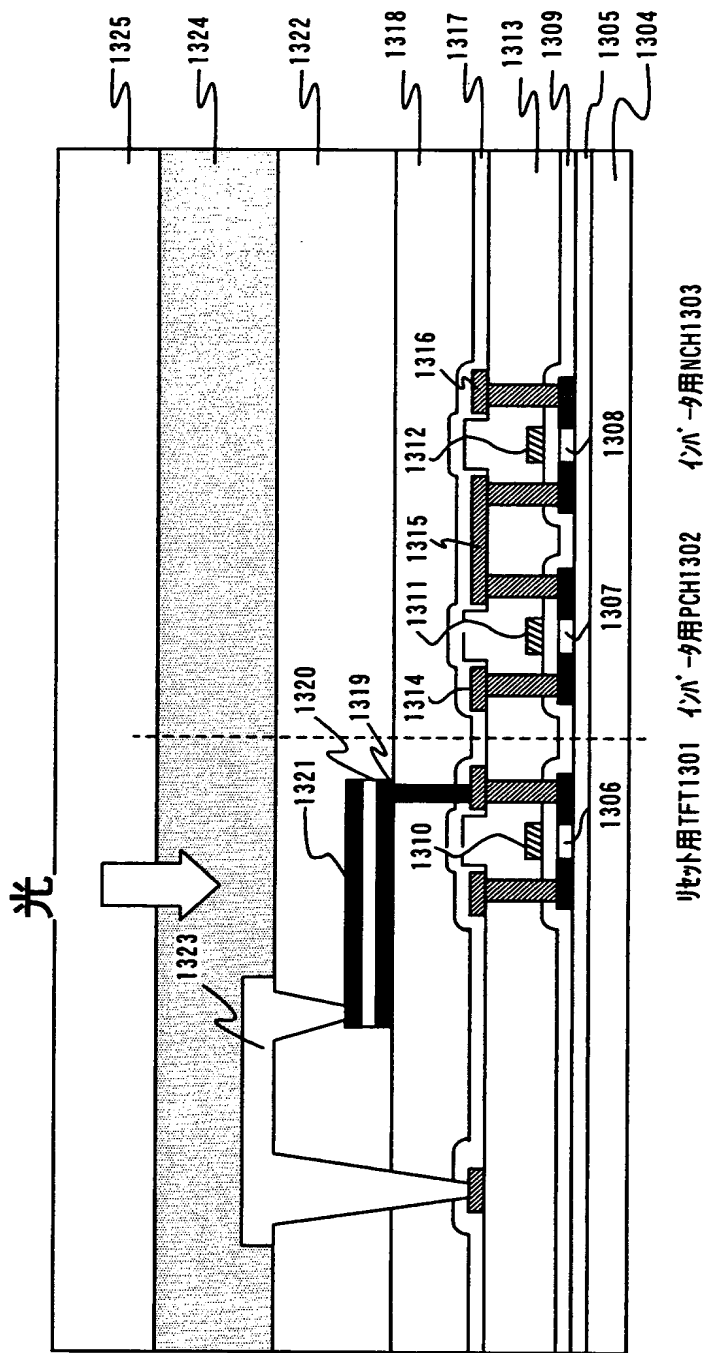
【図 1 1】



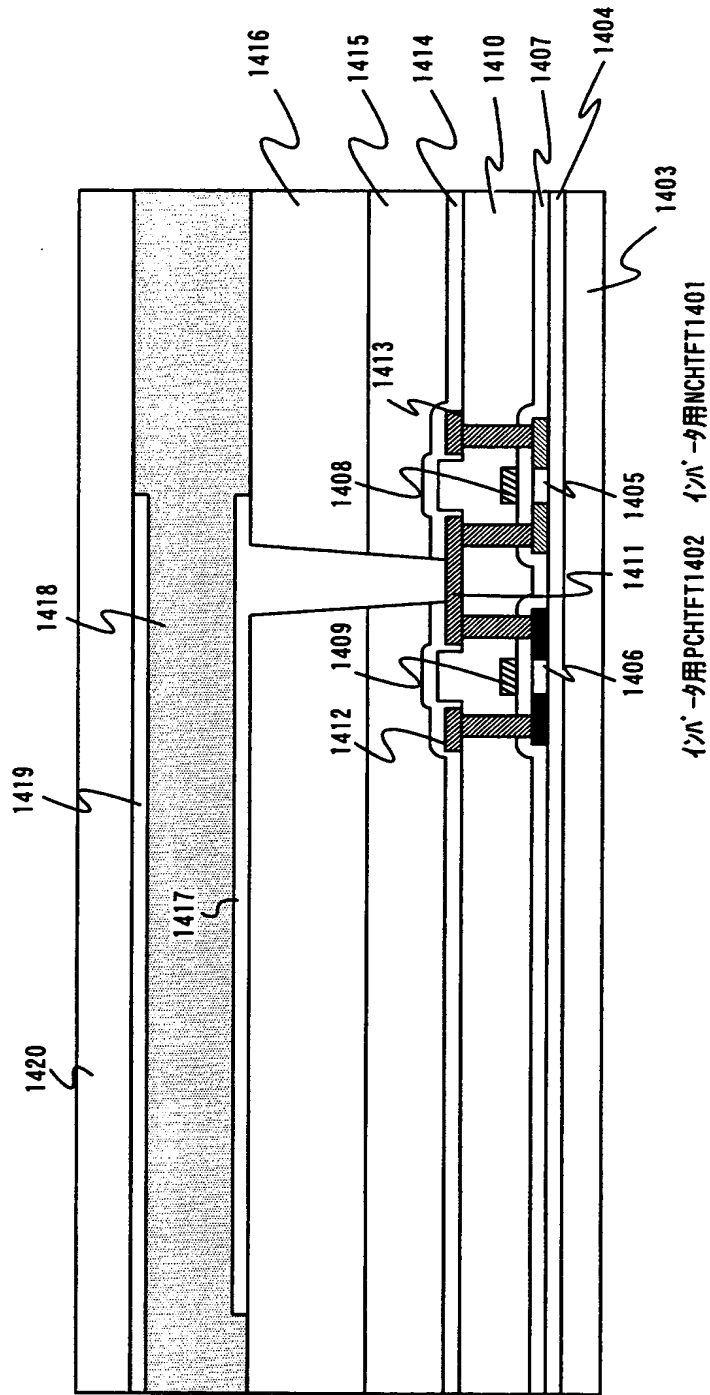
【図 1 2】



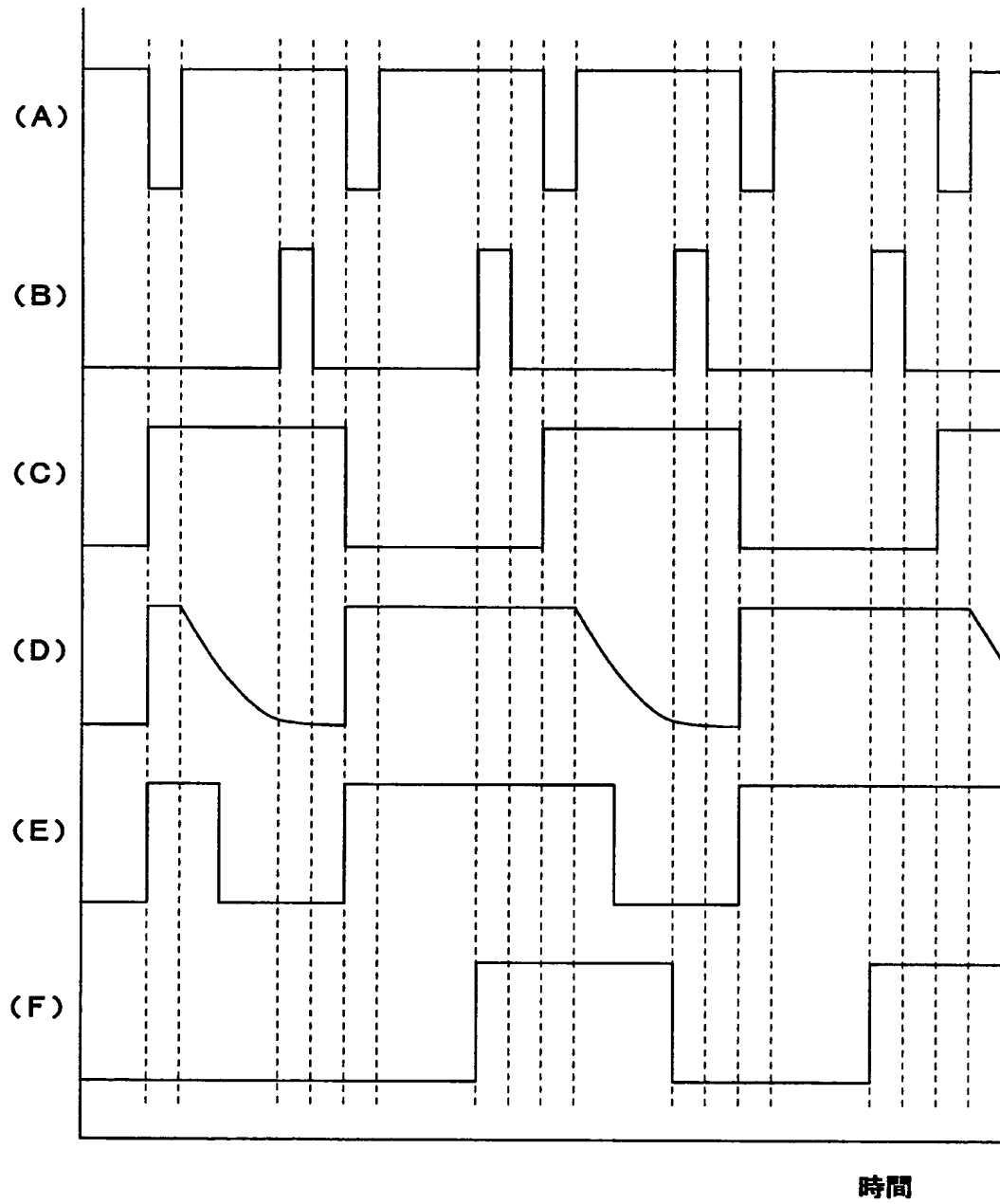
【図13】



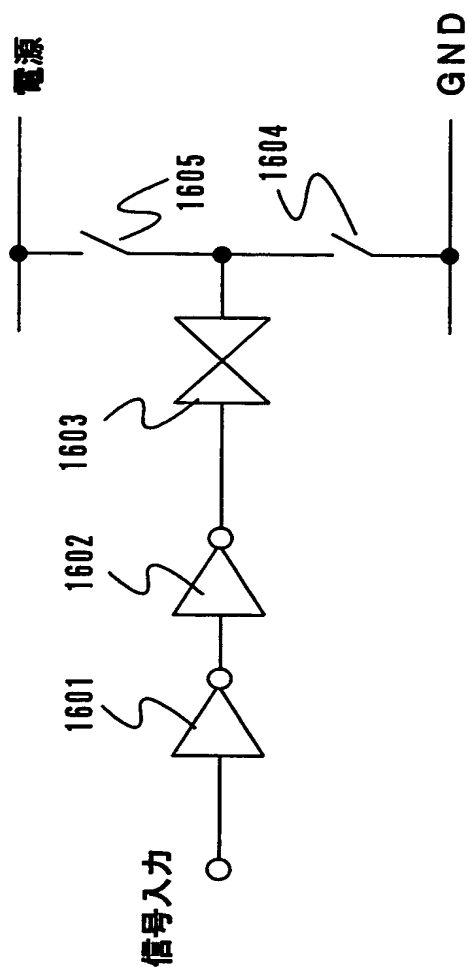
【図 14】



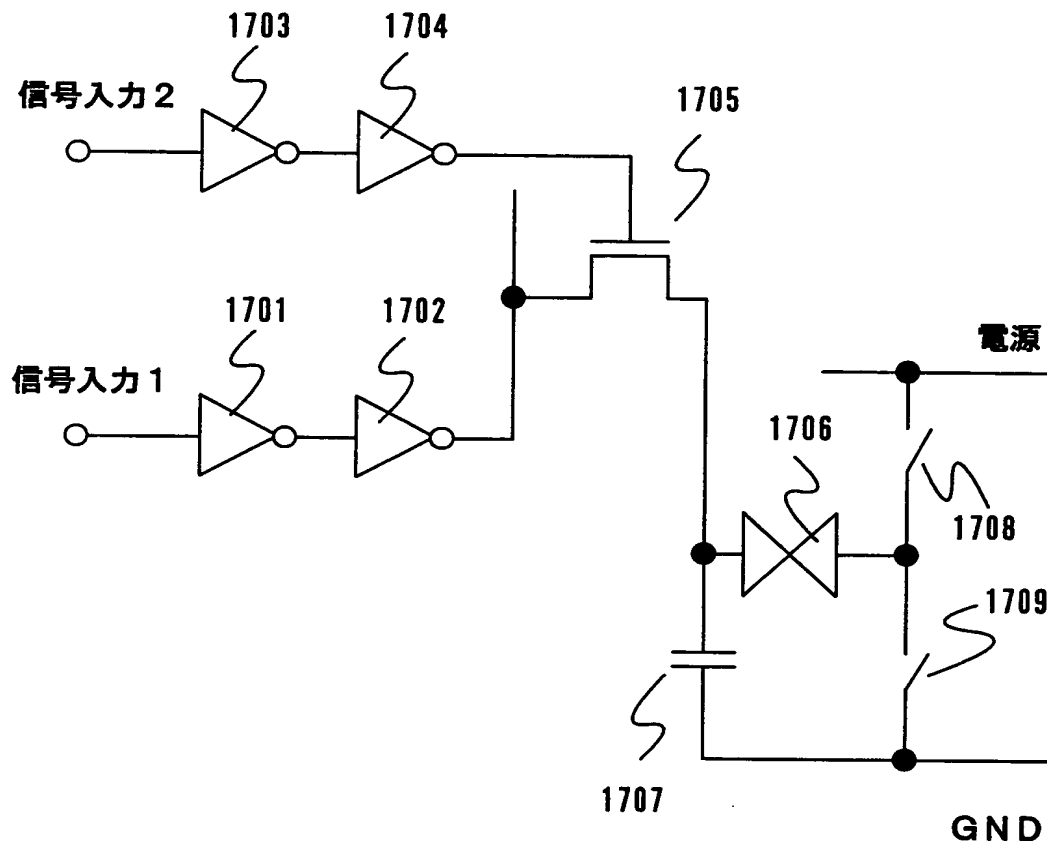
【図 1 5】



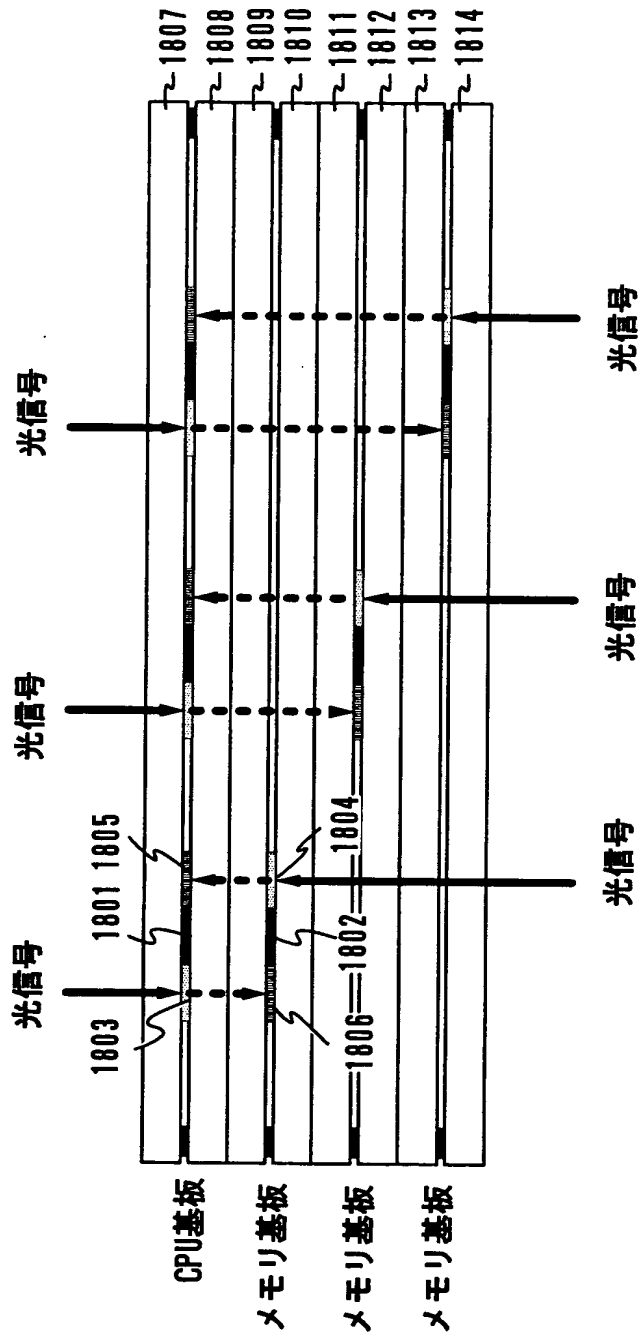
【図 1 6】



【図 1 7】



【図 18】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 信号の伝播にともなう電磁波の発生を低減することが可能な電子回路装置を提供する。

【解決方法】 電子回路装置は複数の透明基板よりなり、その基板上には光センサーと光シャッターが形成されている。電子回路装置には外部より光信号が入力され、光信号は直接透明基板上の光センサーに照射される、または透明基板を貫通して、他の基板上の光センサーに入力される。光センサーは光信号を電気信号に変換し、基板上の回路が動作する。回路の出力は光シャッターを制御し、この光シャッターに外部より光入力を行ない、通過、遮断を判断することによって、信号を取り出す。このようにして、入出力の電気信号をへらすことにより、不要電磁波の発生を防止する。

【選択図】 図 1

認 定 ・ 付 加 情 報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 5 7 2 1 2
受付番号	5 0 2 0 1 3 1 0 6 3 5
書類名	特許願
担当官	第一担当上席 0 0 9 0
作成日	平成 1 4 年 9 月 1 1 日

< 認定情報・付加情報 >

【特許出願人】	申請人
【識別番号】	000153878
【住所又は居所】	神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地
【氏名又は名称】	株式会社半導体エネルギー研究所
【特許出願人】	
【識別番号】	000005049
【住所又は居所】	大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号
【氏名又は名称】	シャープ株式会社

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 1 5 3 8 7 8]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 1 7 日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県厚木市長谷 3 9 8 番地
氏 名	株式会社半導体エネルギー研究所

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 5 0 4 9]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由] 新規登録

住 所 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号

氏 名 シャープ株式会社